This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PCT ·

世界知的所有權機關 泉 事 務 局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国家特許分類6 C02F 1/469, B01D 61/48

(11) 国際公開番号

旅付公開書類

国際調玄報告書

WO97/464

(43) 国際公開日

1997年12月11日(11.12.

(21) 国際出版番号

PCT/JP96/01518

A1

(81) 捐定国 CN, KR, US, 欧州特許 (DE, GB).

(22) 国際山順日

1996年6月3日(03.06.96)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) オルガノ株式会社(ORGANO CORPORATION)[JP/JP] 〒113 東京都文京区本郷5丁目5番16号 Tokyo,(JP)

(72) 発明者:および

(75) 発明者/出顧人(米関についてのみ)

新明原孝(SHINMEJ, Yasutaka)[JP/JP]

〒335 埼玉県戸田市川岸1丁目4番9号

オルガノ株式会社: 総合研究所内 Saitama, (JP)

角田 买(KAKUI)A, Minoru)[JP/JP]

〒113 東京都文京区本郷5丁目5番16号

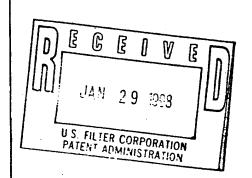
オルガノ株式会社内 Tokyo, (JP)

(74) 代理人

并理士 細井 勇(HOSOL Isamu)

〒104 東京都中央区銀座8-19-3

叙座竹葉字ビル8階 Tokya, (JP)

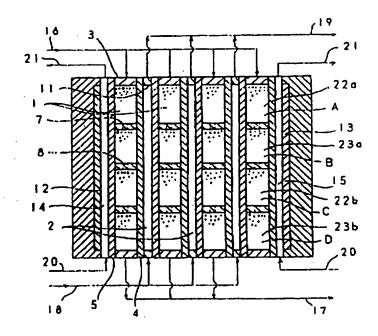


(54)This: PROCESS FOR PRODUCING DEIONIZED WATER BY ELECTRICAL DEIONIZATION TECHNIQUE

(54)発明の名称 電気脱イオン法による脱イオン水の製造法

(57) Abstract

A conventional process for producing deionized water by the electrical deionization technique using an electrical deionization apparatus provided with desafting chambers and concentration chambers arranged alternately is problematic in that the rate of removal of silica from nontreated water is low, though it is advantageous in that it can dispense with the regeneration of ion-exchange resins by using chemicals. In order to solve this problem, the process of the invention comprises supplying nontreated water and nonconcentrated water to, respectively, the desaiting chambers and the concentration chambers in such a manner that the nontrested water supplied to the desalting chambers and the nonconcentrated water supplied chambers to the concentration countercurrently and that the nontreated water supplied to the desalting chambers passes first an anion-exchanger layer and then other ion-exchanger layers. As a result, the migration of the anions to the concentration chambers is accelerated in the anion-exchanger layer, thus improving the rate of silica removal.



(57) 要約

電気脱イオン法により脱イオン水を製造するに当たっては、脱塩室及び濃縮室を交互に複数設けてなる電気式脱イオン水製造装置が用いられる。この電気脱イオン法はイオン交換樹脂を薬剤で再生する必要がないという利点を有するが、被処理水中のシリカの除去率が小さいという問題点がある。

本発明は、電気脱イオン法により脱イオン水を製造するに当たり、脱塩室に 供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向が相互に反 対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入する。 また、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過し、次いで 他のイオン交換体層を通過するようにする。

被処理水が最初に通過するアニオン交換体層部分において、濃縮室へのアニオンの移動が促進され、その結果、シリカの除去率が向上する。

PCT/JP96/01518

明細書

1

電気脱イオン法による脱イオン水の製造法

5 技術分野

本発明は半導体製造工業、製薬工業、食品工業等の各種の産業又は研究施設 等において利用される脱イオン水を電気脱イオン法により製造する方法に関し 、更に詳しくはシリカの除去に優れた脱イオン水製造法に関する。

10 背景技術

15

20

脱イオン水を製造する方法として、従来からイオン交換樹脂に被処理水を通 して脱イオンを行なう方法が知られているが、この方法ではイオン交換樹脂が イオンで飽和されたときに酸及びアルカリ水溶液によって再生を行なう必要が あり、このような処理操作上の不利を解消すべく近年、薬剤による再生が全く 不要な電気脱イオン法による脱イオン水製造方法が確立され、実用化に至って いる。

この電気脱イオン法は、カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にイオン交換機能、イオン交換繊維等のイオン交換体を充填して脱塩室を構成し、該脱塩室の両外側に濃縮室を設け、これら脱塩室及び濃縮室を陽電極と陰電極の間に配置し、電圧を印加しながら脱塩室に被処理水を、濃縮室に濃縮水をそれぞれ流入し、脱塩室において被処理水中の不純物イオンを除去すると共に、該不純物イオンを電気的に濃縮室に移動させて脱イオン水を製造するものであり、この方法によればイオン交換体がイオンで飽和されることがないため薬剤による再生が不要であるという利点を有する。

25 しかしながら電気脱イオン法による脱イオン水製造方法においては、被処理

5

10

20

25

2

PCT/JP96/01518

水中のシリカの除去率が小さいという問題点があり、この問題点を解決するため本出願人は先に、被処理水が最初に通過するイオン交換体圏をアニオン交換体層とした電気式脱イオン水製造装置を提案した(特開平4-71624号)

この装置によればシリカの除去率を向上できるが、本発明者等は更にシリカの除去率を高める方法を確立すべく鋭意研究を行なった。その結果、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向を相互に反対方向とすると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過するようにすればシリカの除去率を著しく向上できるという知見を得、この知見に基づき本発明を完成するに至った。

本発明は被処理水中の不純物であるシリカを極めて高い除去率をもって除去 することができる電気脱イオン法による脱イオン水製造法を提供することを目 的とする。

15 発明の開示

本発明は、カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にアニオン交換体及びカチオン交換体を充填して脱塩室を構成し、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱塩室の両側に濃縮室を設け、これらの脱塩室及び濃縮室を陽極と陰極の間に配置し、電圧を印加しながら脱塩室に被処理水を流入すると共に、濃縮室に濃縮水を流入して被処理水中の不純物イオンを除去し、脱イオン水を製造する電気脱イオン法による脱イオン水の製造方法を実施するに当り、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入すると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過するようにしたことを特徴とするものである。

10

15

WO 97/46492

3

PCT/JP96/01518

電気脱イオン法により脱イオン水を製造する場合、脱塩室に被処理水を供給 し且つ濃縮室に濃縮水を供給するが、該被処理水、濃縮水の供給に当たって、 本発明はそれらの通水方向を相互に反対方向とするものである。即ち、本発明 において被処理水を下向流で脱塩室に通水する場合は、濃縮水を上向流で濃縮 室に通水し、また被処理水を上向流で脱塩室に通水する場合は、濃縮水を下向 流で濃縮室に通水する。

更に本発明は、脱塩室に流入した被処理水を最初にアニオン交換体層を通過 せしめる。即ち、脱塩室内にはアニオン交換体とカチオン交換体が充填され、 それらのイオン交換体層の配列の仕方にも種々の方法があるが、本発明におい ては被処理水が最初に通過するイオン交換体層がアニオン交換体層となるよう に簡配列が決定される。

従って、被処理水の通水方式が下向流通水である場合には脱塩室の上部にアニオン交換体層を配置し、その下部に他のイオン交換体層を配置させ、また同方式が上向流通水である場合には脱塩室の下部にアニオン交換体層を配置し、その上部に他のイオン交換体層を配置させる。

本発明において、アニオン交換体層と、該層に隣接する他のイオン交換体層との間には仕切り壁があってもなくてもよく、従って両層は互いに接触していても或いは非接触の状態でもよい。

本発明は脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の 通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、 濃縮室に流入すると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体 層を通過するようにしたので、被処理水が最初に通過するアニオン交換体層部 分の電流密度が高まり、アニオンの濃縮室への移動が促進され、該アニオン交 換体層部分における被処理水のアルカリ性が強まり、それによりシリカの解離 が進行し、その結果、シリカの除去率を従来法に比べ飛躍的に向上することが

PCT/JP96/01518

できる。

20

図面の簡単な説明

図1は本発明方法を実施するために用いる電気式脱イオン水製造装置の一例 を示す縦断面略図、図2は脱塩室を構成するための脱イオンモジュールを示す 分解斜視図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明は電気脱イオン法によって脱イオン水を製造するものであり、本発明 を実施するに当たっては、カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にイオン交換体を充填してなる脱塩室と、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して 脱塩室の両側に設けられた濃縮室と、これらの両外側に配置された陽極、陰極とを備えてなる電気式脱イオン水製造装置が用いられる。

このような電気式脱イオン水製造装置の一構成例は図1に示されている。以 15 下、図1に示す装置を用いて脱イオン水を製造する場合を例にとり、本発明を 詳細に説明する。

同図に示す装置の構造を説明すると、1は脱塩室、2は濃縮室で、これらの 脱塩室1、濃縮室2は交互に複数設けられている。通常、脱塩室1を構成する に当たっては1個のモジュール品として製作される。即ち、図2に示す如き四 層枠状に形成された例えば合成樹脂からなる枠体3の両面にそれぞれカチオン 交換膜4、アニオン交換膜5を接着し、その内部空間にイオン交換体、例えば イオン交換樹脂(カチオン交換樹脂及びアニオン交換樹脂)を充填して脱イオ ンモジュール6を製作し、該脱イオンモジュール6内のイオン交換樹脂充填部 を脱塩室1として構成する。

25 上記の如くカチオン交換膜とアニオン交換膜との間の空間部にはカチオン交

WO 97/46492

5

PCT/JP96/01518

換樹脂及びアニオン交換樹脂が充填されるが、これらのイオン交換樹脂の充填 の仕方、即ちイオン交換樹脂層の配列の仕方としては、被処理水の通水方式が 下向流通水である場合には、脱塩室1の上部にアニオン交換樹脂層が配置され 、その下部に他のイオン交換樹脂層が配置される。

5 従って、脱塩室1におけるイオン交換樹脂層の層配列の態様としては、該脱塩室1の上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とする態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とし、この順番に該積層部が2組以上繰り返し設けられる態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部をカチオン交換樹脂層とし、この積層部を1組設けるか或いは2組以上繰り返し設け、更にその下部にカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂との混合イオン交換樹脂層を設ける態様、上部をアニオン交換樹脂層とし、その下部を混合イオン交換樹脂層とする態様がある。

被処理水の通水方式が上向流通水である場合には、脱塩室1の下部にアニオン交換樹脂層が配置され、その上部に他のイオン交換樹脂層が配置される。その具体的層配列の態様は、上記の下向流通水の場合の態様と上下方向が異なるだけで同様の層構成が可能である。

イオン交換樹脂の充壌に当たっては枠体3の一方の側面にカチオン交換膜4 (又はアニオン交換膜5)を接着し、次いで枠体3の内空部にイオン交換樹脂を充填し、該樹脂の充填後に枠体3の他方の側面にアニオン交換膜5 (又はカチオン交換膜4)を接着し、両イオン交換膜4、5と枠体3とで形成される空間部にイオン交換樹脂を封入する。この場合、充填すべきイオン交換樹脂の種類に応じて、それぞれのイオン交換樹脂が独立して充填できるように、図2に示した如く枠体3内に仕切り壁としての分割核7を設けることが好ましい。分割核7の数は任意である。同図には3本の分割核を設けた例が示されており、

25 それによって脱塩室1はA、B、C、Dの4つの部屋に分割される。

15

6

PCT/JP96/01518

下向流通水方式においては、部屋Aにアニオン交換樹脂が充填され、それ以外の部屋B、C、Dには例えばカチオン交換樹脂、アニオン交換樹脂、カチオン交換樹脂が順次充填される。上向流通水方式の場合には、部屋Dにアニオン交換樹脂が充填され、それ以外の部屋C、B、Aには例えばカチオン交換樹脂、アニオン交換樹脂、カチオン交換樹脂が順次充填される。

このように枠体3内に分割核7を設けることにより、各イオン交換樹脂を充 頃する際の作業が容易になると共に、装置の輸送中或いは運転中に両イオン交 換樹脂層が混合されることなく、充填した時のまま各イオン交換樹脂層の分割 状態を維持することができる。

10 尚、分割核7には、イオン交換樹脂は通さず水のみを通す通流孔8が穿設される。9は被処理水入口(但し、上向流通水の場合は脱イオン水出口となる)、10は脱イオン水出口(但し、上向流通水の場合は被処理水入口となる)である。

上記の如く構成される脱イオンモジュール6は離間して複数並設される。各脱イオンモジュール6、6間には四周枠状に形成されたゴムパッキン等の水密性部材からなるスペーサー11が介在され、このようにして形成される空間部を濃縮室2として構成する。濃縮室2の内部空間には、イオン交換膜4、5同士の密着を防止して濃縮水の流路を確保するために、通常、イオン交換機維、合成樹脂製網体等の流路形成材が充填される。

20 上記の如き脱塩室1と濃縮室2との交互配列体の両側部に陽極12と陰極1 3を配置し、特に図示しないが陽極12、陰極13の近傍にそれぞれ仕切膜を 設け、該仕切膜と陽極12との間の空間部を陽極室14として構成し且つ該仕 切膜と陰極13との間の空間部を陰極室15として構成する。

図中、16は被処理水流入ライン、17は脱イオン水流出ライン、18は濃 25 縮水流入ライン、19は濃縮水流出ライン、20は電極水流入ライン、21は

15

20

WO 97/46492

7

PCT/JP96/01518

電極水流出ラインである。

上記の如く構成される装置を用いて脱イオン水を製造するに当たっては、被処理水流入ライン16より被処理水を脱塩室1内に流入し、濃縮水流入ライン18より濃縮水を濃縮室2内に流入し、且つ陽極室14、陰極室15にそれぞれ電極水流入ライン20、20を通して電極水を流入する。尚、濃縮水としては、通常、脱塩室1に供給する被処理水と同じものが供給される。一方、陽極12、陰極13間に電圧を印加し、被処理水、濃縮水の流れの方向に対して直角方向に直流電流を通じる。

以下、図1に示す如く、被処理水の供給を下向流通水方式とし、且つ脱塩室 10 1内のイオン交換樹脂層を上から順に、アニオン交換樹脂層 2 2 a、カチオン 交換樹脂層 2 3 a、アニオン交換樹脂層 2 2 b、カチオン交換樹脂層 2 3 bと して配置した場合を例にとり本発明を詳細に説明する。

脱塩室1内に下向流で供給された被処理水は最初、アニオン交換樹脂層22 a内を流下する。一方、濃縮水の濃縮室2への供給は被処理水の通水方向とは 反対方向の上向流通水方式にて行なう。

被処理水が最初、アニオン交換樹脂層22aを通過する際、被処理水中の不 純物イオンとしてのアニオンが除去され、次のカチオン交換樹脂層23aを通 過する際、不純物イオンとしてのカチオンが除去され、以下同様に脱イオンが 繰り返し行なわれ、それにより脱イオン水が得られ、この脱イオン水は脱イオ ン水流出ライン17より流出する。

脱塩室1内にて被処理水より除去された不純物イオンはイオン交換膜を通って濃縮室2に移動する。即ち、アニオンは陽極12側に吸引され、アニオン交換膜5を通って隣接する濃縮室2に移動し、またカチオンは陰極13側に吸引され、カチオン交換膜4を通って隣接する濃縮室2に移動する。

25 濃縮室2を流れる濃縮水はこの移動してくるアニオン及びカチオンを受け取

10

0

PCT/JP96/01518

り、不純物イオンを濃縮した濃縮水として濃縮水流出ライン19より流出する 。尚、電極水流入ライン20より陽極室14、陰極室15に流入した電極水は 電極水流出ライン21より流出する。

被処理水が脱塩室において、最初にアニオン交換樹脂層 2 2 a を通過するようにすると、シリカの除去率が向上するが、それは次のような理由によるものと考えられる。

即ち、被処理水が最初にアニオン交換樹脂に接触すると、不純物イオンの中で主にアニオンのみが脱イオンされ、しかも該アニオンのみが濃縮室2に移動し、脱塩室1の当該アニオン交換樹脂層22aにはカチオンが残り、このカチオンに相当する量のアルカリが一時的に生成され、それにより被処理水が一時的にアルカリ性となるため、シリカの解離度が向上し、その結果、シリカの解離したイオンが濃縮室へ移動する移動量が多くなって、シリカの除去率を向上できるものと考えられる。

ここにおいて、本発明は被処理水の通水方向と濃縮水の通水方向を相互に反 対方向としていることにより、シリカの除去率を更に一段と増大できる。その 理由は次のように考えられる。

即ち、脱塩室1に流入した被処理水は次第に脱イオンされながら流下するので脱塩室の下部に行くに従って不純物イオン濃度は小さくなる。従って脱塩室の上部 (ここにはアニオン交換樹脂層22aが配置されている) においてイオン濃度は最も大きい。一方、濃縮室2に流入した濃縮水は脱塩室から移動してくるイオンを受け取りながら上昇していくので濃縮室の上部に行くに従ってイオン濃度は大きくなる。このように脱塩室上部と濃縮室上部が共にイオン濃度の大きい部分となり、脱塩室と濃縮室における、イオン濃度が最も大きく高導電率を示す2つの部分が直流電流の流れに沿って隣接する状況となる。

25 その結果、アニオン交換樹脂層 2 2 a 部分の電流密度が高まり、アニオンの

10

WO 97/46492

9

PCT/JP96/01518

議縮室への移動を一層促進する作用が生じる。アニオンの移動が一層促進されることにより、脱塩室のアニオン交換樹脂層 2 2 a 部分における被処理水のアルカリ性がより一層強まり、そのためシリカの解離度が更に一段と増大する。その結果、シリカの解離イオンの機縮室への移動量を著しく増大して、シリカの除去率を飛躍的に向上することができる。

シリカの解離平衡式を示すと次の通りである。

 pK_1

p K₂

 $SiO_2 + H_2 O H_2 SiO_3 H^4 + HSiO_3^2 2H^4 + SiO_3^2 ここで、pK₁、pK₂は解離定数で、pK₁ = 9.8、pK₂ = 12.1 6である。$

本発明方法によると、従来法に比べて脱塩室のアニオン交換樹脂層 2 2 a 部分における被処理水のアルカリ性がより一層強まり、シリカがHSiO。 又はSiO。2-のイオン態に解離するのに必要且つ充分なりHとなる。従って、本発明によればシリカをHSiO。2 の形で除去することも或いはSiO。2 の形で除去することもいずれも可能である。しかしながら、2 価イオンであるSiO。2-の形で除去する場合は1 価イオンであるHSiO。2 の形で除去する場合は1 価イオンであるHSiO。2 の形で除去する場合に比べて2 倍の電流が必要となり、電力消費量が嵩み経済的に得策でないから、HSiO。2 の形で除去することが好ましい。そのためには、脱塩室のアニオン交換樹脂層 2 2 a 部分における被処理水のりHが9.5~11.0 となる条件で脱イオンを行なうことが好ましい。

尚、本発明によれば、一般的に、弱電解質であるために比較的除去困難であるとされている成分の除去に効果的であり、従ってシリカ以外に例えば炭酸(CO₁)の除去にも極めて有効であり、その除去効率を向上できるものである

25 次に本発明の実施例を示す。

1 0

PCT/JP96/01518

実施例

25

表1に示す水質の工業用水を逆浸透膜装置で処理して同表に示す水質の透過水を得た。この透過水を被処理水及び濃縮水として用い、4個の脱イオンモジュールを並設して構成される電気式脱イオン水製造装置における脱塩室、濃縮室にそれぞれ通水し(被処理水の線速度は約40m/hr)、約1Aの電流を流して脱イオンを行ない、脱イオン水を製造した。

この場合、脱塩室内におけるイオン交換樹脂層の配列及び被処理水と濃縮水 の通水方向に関する条件を以下に示すように種々変えて脱イオン処理を行なっ た。

10 実施例1: 脱塩室内の被処理水入口側より頭に、高さ300mmのアニオン 交換樹脂層、高さ100mmのカチオン交換樹脂層、高さ100mmのアニオン交換樹脂層、高さ100mmのカチオン交換樹脂層を配置し、被処理水を下向流で通水し、機縮水を上向流で通水した。

実施例2:脱塩室内の被処理水入口側より順に、高さ300mmのアニオン 交換樹脂層、高さ300mmの、アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂との混合イオン交換樹脂層(混合比は体積比でアニオン交換樹脂:カチオン交換樹脂 =1:2)を配置し、被処理水を下向流で通水し、濃縮水を上向流で通水した

比較例1:通水方式を除き実施例1と同様とした。通水方式としては、被処 20 理水、濃縮水を共に下向流で通水した。

比較例2:通水方式を除き実施例2と同様とした。通水方式としては、被処理水、濃縮水を共に下向流で通水した。

比較例3:脱塩室内にアニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂との混合イオン交換樹脂(混合比は体積比でアニオン交換樹脂:カチオン交換樹脂=2:1)を充填して高さ600mmの混合イオン交換樹脂層を形成し、被処理水を下向

1 1

PCT/JP96/01518

流で通水し、濃縮水を上向流で通水した。

比較例4:通水方式を除き比較例3と同様とした。通水方式としては、被処理水、濃縮水を共に下向流で通水した。

得られた脱イオン水の水質を表2に示す。

5 上記結果から明らかなように、本発明によればシリカの除去率を飛躍的に向上でき、全体として脱イオン水の水質を純水に近い程度に良好なものとしていることが判る。

尚、表2の結果から明らかなように、本発明によれば、脱イオン水の抵抗率 も比較例1~4に比べて飛躍的に向上しているが、この抵抗率向上は本発明方 10 法によりシリカ除去率のみでなく炭酸の除去率も向上していることを示すもの である。

産業上の利用可能性

本発明により製造される脱イオン水は半導体製造工業、製薬工業、食品工業 等の各種の産業又は研究施設等において利用される。本発明はシリカの除去に 優れているため、水質良好な脱イオン水として各種産業等に有益に用いられる

PCT/JP96/01518

1 2

表 1

	工業用水	逆浸透膜透過水
導電率 (μS/cm)	278	5. 0
pН	6. 7	5. 3
全カチオン (mg CaCoı/L)	114	1. 2
全アニオン (mg CaCo:/L)	1 2 6	1.5
鉱酸 (mg CaCo ₁ /L)	7 4	0.3
HCO: (mg CaCo:/L)	4 0	1. 2
SiO: (mg CaCo:/L)	1 2	0.1
H ₂ CO ₃ (mg CaCo ₃ /L)	1 8	14.5
	1 .	

1 3

表 2

	.		
	脱イ	オン水	
	シリカ除去率 (%)	抵抗率(M	[Ω·cm)
実施例 1	9 5 以上	1 7	以上
実施例 2.	95以上	1 7	以上
比較例 1	70~80	8 ~	-10
比較例 2	7 0 ~ 8 0	8 ~	-10
比較例3	6 0 以下	1 1	<u></u> ሂፑ
	T		i

60以下

比較例 4

1以下

PCT/JP96/01518

5

10

15

20

1 4

PCT/JP96/01518

請求の範囲

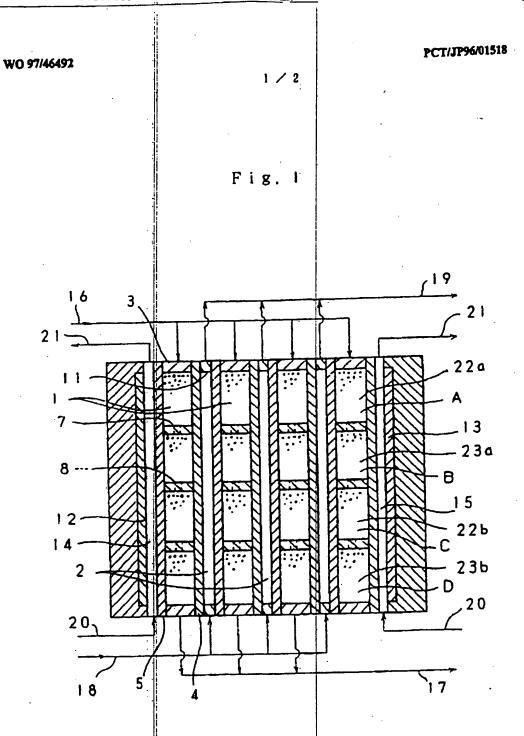
- 1. カチオン交換膜とアニオン交換膜との間にアニオン交換体及びカチオン交換体を充填して脱塩室を構成し、上記カチオン交換膜、アニオン交換膜を介して脱塩室の両側に濃縮室を設け、これらの脱塩室及び濃縮室を陽極と陰極の間に配置し、電圧を印加しなから脱塩室に被処理水を流入すると共に、濃縮室に濃縮水を流入して被処理水中の不純物イオンを除去し、脱イオン水を製造する電気脱イオン法による脱イオン水の製造方法において、脱塩室に供給する被処理水の通水方向と濃縮室に供給する濃縮水の通水方向が相互に反対方向となるように被処理水、濃縮水をそれぞれ脱塩室、濃縮室に流入すると共に、脱塩室に流入した被処理水が最初にアニオン交換体層を通過するようにしたことを特徴とする電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。
- 2. 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体層、カチオン交換体 層を配置し、この層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過す るようにした請求の範囲第1項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造 法。
 - 3. アニオン交換体層、カチオン交換体層の順に配置された1組のイオン交換体積層体を、上記層配列が繰り返される如く2組以上配置し、これにより構成される層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第2項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。
 - 4. 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体層、カチオン交換体層、アニオン交換体とカチオン交換体との混合イオン交換体層を配置し、この層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第1項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。
- 25 5. アニオン交換体層、カチオン交換体層の類に配置された1組のイオン交換

1 5

PCT/JP96/01518

体積圏体を、上記層配列が繰り返される如く2組以上配置し、次いで混合イオン交換体層を配置し、これにより構成される層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第4項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。

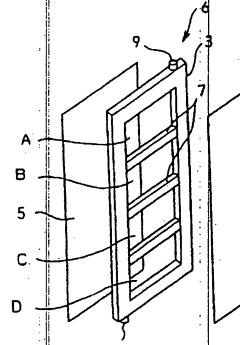
5 6. 脱塩室内に、被処理水入口側より順にアニオン交換体層、アニオン交換体とカチオン交換体との混合イオン交換体層を配置し、この層配列の順番に従って被処理水が各イオン交換体層を通過するようにした請求の範囲第1項記載の電気脱イオン法による脱イオン水の製造法。



2 / 2

PCT/JP96/01518

Fig. 2



			:		International applic	ention No.
	INTERNATIONAL	SEARCH REPORT	:			296/01518
			:		PC170.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A. CLAS	SIFICATION OF SUBJE	CT MATTER	٠			
	C16 C02F1/469		• -			[
According to	International Patent Classif	cation (IPC) or to both natio	nei dessi	(ication	and IPC	
B. FIELI	DS SEARCHED					
Mieimum doc	cumentation searched (classifi	tation system followed by class	illation i	ymboli 4 2)	
	C16 C02F1/469		.			
Documentation	uyo Shinan Koh	m documentation to the extent	that such	docume	titeuvo Sh	e fields searched inan Keisai
Jits	uyo Shinan Koko ku Jitsuvo Shi	han Koho 1994	- 199	6		
Electronic da	ta base consulted during the it	ternational search (name of da	ta beac an	d, when	e practicable, search t	erms used)
		; 				
C DOCU	MENTS CONSIDERED	O BE RELEVANT				
Category*		with indication, where appro	priste, of	the rel	evant passages	Relevant to claim No.
Y	JP, 4-071624,	A (Japan Organo	Co.	Lt	d.),	1 - 6
_	March 6 1992	(06. 03. 92), left column, li		l		
	page 1, lower upper left col	umn, line 8 (Fa	mily	no	ne)	
	1			l		1 - 6
<u>¥</u>	loctobor 17 19	A (Japan Organo 95 (17. 10. 95)		1 '		
1	Page 5, right	column, lines	L9 to	38;	Fig. l	
}	(Family: none)					
Y	TP. 52-047580	A (Mitsubishi	Heav	y In	dustries,	1 - 6
1 -	Ltd.).	İ		! !		
	April 15, 1977	(15. 04. 77), left column, 1	ines	l 1 to	5	
}	(Family: none)	1010 0011111				
}			0 00	. T.	:d.).	1 - 6
E	JP, 8-150326,	A (Japan Organ (11. 06. 96) (P	amily	: no	one)	
]	dune 11, 1350	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ī			
						·
	<u> </u>					
Purst	her documents are listed in	tie continuation of Box C.	اسبا	1 .	tent family sanex.	anne salem et fill pe d'ute au minuleu
• Specie	al categories of cited documents		-	مد اسمه ذ	ent published after the is t in conflict with the ap is or theory underlying	excretional filing date or priority splication but cited to understand the invention
	ment defining the general state of of particular relovance			Ĺ	d majorday microscot	the claimed investion cannot be
1	r document but published on or a ment which may throw doubte t	in reference challents) or which is	~~		novel or cannot be come document is taken	STANDARD IN INVALABLE OF CHARLES
i cineni	to emblish the publication de al remon (as specifica)	of section citation or other	~~ do	nament :	of particular relevance;	the claimed investion ment be two step when the document is
"O" docus	ment referring to an oral elect	rers, use, exhibition or other			with one or more others	
P door	ment published prior to the lawn	interest filling data but later than			member of the same p	
_ L	riority data claimed no actual completion of the i	atemational acarch	Date of s	ailing	of the international	search report
	gust 27, 1996		Se	pten	ber 3, 199	6 (03. 09. 96)
, au	gust 21, 1550					
4	mailing address of the ISA		Authoriz	ed offi	cer	
Ja	panese Patent (ffice				
Facaimile	: No		Telepho	e No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Form PCT	/LSA/210 (second sheet) (Ju	ly 1992)		İ		

		1		1		
	国際調査報告		(35 H)	张出顾香号	PCT/JP9	6/01518
、発明の異	する分野の分類(国際制	許分類(IPC))	÷			
	F 1/469, BO					
3. 調査を行	った分野					
査を行った最	小服資料(国際特許分別	ł				
nt. C1	2F 1/469, BO	1D 61/48, CO	2 F 1	/42		
日本国実用新第 日本国実用新第 日本国 登録 実用	の資料で調査を行った 公報 1926-19 公開公報 1971- 新案公報 1994- 議載公報 1996年	96年 1996年 1996年				
		(データベースの名称、)	査に使	用した用語	5)	
国際調査で使用	JUICING EX VEN IN					
C. 関連する 引用文献の	らと認められる文献				は年の事元	関連する 請求の範囲の看
カテゴリー*	引用文献名 及び	一部の箇所が関連すると	टाव, र	の関連する	国のマスケー	1-6
Y	JP4-071624	A(オルガノ株式会社)				
	6. 3月. 1992	06.03.92),	- = 11 -	721.)		l l
	第1英左下標第5行~	第2頁左上機第8行(フ	,			
		A				1-6
Y	JP7-265865	A(オルガノ株式会社) 5.(17.10.95)		İ		
	17. 107. 199	8行。第1箇(ファミリ	, 			
	第5貝石機第19一3	017, MILES (7/ 1)	·4 U)			
	1 DEO - 047 ES	0 A (三菱重工株式会社)	İ		1-6
<u>Y</u>	JP52-04/50	(15.04.77),	•			
	15.4月.13/(行 (ファミリーなし)				
	第3页左上带第1一:	11 (7) (7)				
☑ C欄の鏡	きにも文献が列挙され"	tus.		ļ	ファミリーに関する	る別紙を参照。
「A」特に質		一般的技術水準を示す	LLI	国際出属日で出席と示	層するものではな	法された文献であっ とく、発明の原理文章
മ		自己以後に公安されたも	(Y)	DIT THE O	ために引用するも ある文献であって は進歩性がないと	(、当該文献のみで)
日若し	人は他の特別な理由を	文献又は他の文献の発行 他立するために引用する	(V:	MIN SERVE	ある文献であって	、当該文献と他の て自明である組合
文献((理由を付す)			エリスト	性がないと考え	shabo
「P」口頭に	よる親示、使用、異示 臓目的で、かつ優先権	等に言及する文献 の主張の基礎となる出版	رچا	関一パテン	ノトファミリー文章	Ř
国際調査を外			医尿管	査報告の発	03. 08	9.96
		1	10 TE F	多春官 (#	温度のある職員)	AD 93
国際調査機能	間の名称及びあて先 H国体験庁(TSA/T	D)	石井	製久		
l Ba	k国特許庁(ISA/J ・おぼせる100	F ,		Ì	•	T.
	郵便番号100 (都千代田区震が関三)	日本五日	TIE	号 03-	-3581-11	01 内線 342
į "	大学工工の内閣を開発し	P-E-7				

		国際調査報告					自禁止				.				
(接き).	リ連ナ	ると認め	5h	.る文									_	開連で	する 別の番号
ファゴリーキ		引用文献	烙	及び	一都	の管	所が	関連す	365	は、その	の知識す	る箇所の表	-	1-6	
E		- 150 6月. 1													
	11.	6月.1	. 9 9	0 (,: 0	٠.	• • •							
										:		•			
					.	:]		
					Ì										
						:			•	:					
					- -										
						:							1		
						·					•				
					-										
		•				:									
					ļ	:									
					Ì	:				:	:	•			
						:									
•		•			ļ	•									•
						;									
					1	•									
					j										
	-									;				1	
					}-	;				:					
												•			
					ŀ										
İ					.	:				-					
					ļ					;					•
					1	:		·							
						•				٠.					
						٠					.				
						:									
					- 1	:									
						:			•					1	
										:	: [
										;	·				
										:					
1					-						•			[

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1992年7月)